# 光刻机照明光瞳测量用傅里叶变换物镜光学设计

蔡燕民 王向朝 步 扬 黄惠杰

中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800

**摘要** 浸液光刻投影物镜的数值孔径目前已经达到1.35,这对与之匹配的照明系统光瞳测量提出了十分苛刻的需求,为此设计了一种用于照明光瞳测量的傅里叶变换物镜。分析了傅里叶变换物镜应该满足的畸变要求,并针对 照明光瞳测量实际需求分析了傅里叶变换物镜的正弦条件偏离的阈值,采用对不同视场角预留不同负畸变值的方 法,实现了一种傅里叶变换物镜光学设计,采用5块透镜、1种光学材料,满足照明光瞳测量对正弦条件偏离阈值的 要求,成像质量接近衍射极限,并对傅里叶变换物镜逆向光路也进行了分析计算。通过傅里叶变换物镜光学设计 的具体实例,证实了通过对不同视场角预留不同负畸变值设计方法的有效性,利用该方法可以获得满足实际照明 光瞳测量要求的傅里叶变换物镜。

关键词 光学设计;成像系统;傅里叶变换物镜;正弦条件;畸变
中图分类号 0439;TB851
文献标识码 A
doi: 10.3788/CJL201542.0416001

## Optical Design of Fourier Transform Lens for Measurement of Illumination Pupil of Lithography Tools

Cai Yanmin Wang Xiangzhao Bu Yang Huang Huijie

Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China

**Abstract** Numerical aperture (NA) of the projection objectives of the immersion microlithographic projection exposure machines has reached 1.35 and the measurements of the illumination pupil should meet very stringent requirements. A Fourier transform lens is designed and used for the measurement of the illumination pupil of the immersion microlithographic projection exposure machines. It is analyzed that the distortion of the Fourier transform lens is also analyzed on condition of the actual requirement of the illumination pupil measurement. The design method is that the different negative distortions are set on the different field of view (FOV) positions. We has worked out a Fourier transform lens with five elements and one kind of optical material and it meets the requirements of the DSC, wave front error, modulcotion transfer function (MTF) and distortion for the illumination pupil measurements of the immersion microlithographic projection exposure machines. It is also analyzed when the Fourier transform lens is used at inverse direction. It is confirmed that the different negative distortions are set on the different FOV positions of the Fourier transform lens is used at inverse direction. It is confirmed that the design method that the different negative distortions are set on the different FOV positions of the Fourier transform lens is used at inverse direction. It is confirmed that the design method that the different negative distortions are set on the different FOV positions of the Fourier transform lens is valid.

**Key words** optical design; imaging systems; Fourier transform lens; sine condition; distortion **OCIS codes** 220.3620; 110.3960; 220.3740; 080.3620

1引言

目前的半导体前道光刻机,采用氟化氩准分子激光和浸液光刻技术、偏振照明技术,并配合多重曝光技术等多种分辨率增强技术,已经实现2X~1X nm技术节点的量产。其中,支持2X nm技术节点的典型设备是荷兰ASML公司的光刻机TWINSCAN NXT:1960Bi和日本 Nikon公司的光刻机 NSR-S622D;支持1X nm技术

收稿日期: 2014-11-11; 收到修改稿日期: 2014-11-28

基金项目: 国家国际科技合作项目(2011DFR10010)

作者简介:蔡燕民(1971—),男,博士,高级工程师,主要从事投影光刻技术方面的研究。E-mail: caiyanmin@163.com

节点的典型设备是ASML公司的光刻机TWINSCAN NXT:1970Ci和Nikon公司的光刻机NSR-S630D,其中, NSR-S630D是支持10 nm节点量产的光刻机。这4种型号的光刻机都是采用数值孔径(NA)为1.35、放大倍 率为-1/4倍的浸液投影物镜<sup>III</sup>,它们所要求匹配的照明系统像方数值孔径为0.3375(因为客户订制照明模式 要求部分相干因子最大值为1)。

光刻机照明系统的光瞳特性决定了光刻图形的曝光质量,照明光瞳的形状、位置、能量分布、偏振态分布等参数对实现各种不同图形的精确曝光至关重要,没有照明光瞳的测量与控制,就没有合格的曝光图形。在光刻机中是采用一个针孔相机来测量照明系统的光瞳特性,其中,部分相干因子特性、光瞳椭圆度、光瞳极平衡性<sup>[2]</sup>、偏振方向及偏振态分布<sup>[3]</sup>等指标都需要在线测量。

傅里叶变换物镜结构形式很多,典型结构有2种<sup>44</sup>。一种是单组形式,由正负2片透镜组成,它能使球差和正弦差得到很好的校正,但是轴外像差不能校正,因此能负担的视场和孔径都很小。另一种是由2组远距透镜组成,构成双远距对称结构(8片透镜),可以校正场曲,其他像差也可以得到很好的校正。但是这种物镜利用透镜间隔来校正场曲,因此结构不紧凑,轴向距离较大。

曾吉勇等<sup>151</sup>公开一种应用于 532 nm 波长的傅里叶变换光学系统,公开 4 个实施例,其中第一实施例采用 7 块透镜、3 种材料设计;第二实施例采用 6 块透镜、2 种材料设计;第三实施例采用 6 块透镜、2 种材料设计;第三实施例采用 6 块透镜、2 种材料设计;第三文施例采用 5 块透镜、2 种材料设计。曾吉勇等<sup>161</sup>公开一种应用于 532 nm 波长的傅里叶变换光学系统,公开 4 个实施例,其中第一和第二实施例采用 3 块透镜、2 种材料设计;第三和第四实施例采用 4 块透镜、3 种材料设计。正弦差是表示小视场成像的宽光束的不对称性(即彗差)的度量,而傅里叶变换物镜的正弦条件 是指在频谱面上像高度和视场角度的正弦值成正比。这两个发明专利认为正弦差较小就是满足了傅里叶 变换物镜的正弦条件,这混淆了傅里叶变换物镜应满足的正弦条件和光学系统正弦差的概念;而且没有给 出是否满足正弦条件的判据,即与正弦条件偏离的阈值数值。

关俊等<sup>[7-9]</sup>分别公开了三种应用于 632.8 nm 波长,采用 5 块透镜、4 种光学材料的傅里叶变换透镜,这 3 篇 同一申请日的发明专利都给出了傅里叶透镜频谱面上谱点位置追踪结果及与正弦条件偏离的数值。其中 文献[7]的表 2 计算了视场 6、7、8 的"与正弦条件偏离"分别为 80、147、208.6 μm;文献[8]的表 2 计算了视场 6、 7、8 的"与正弦条件偏离"分别为 50.02、74.12、90.45 μm;文献[9]的表 2 计算了视场 6、7、8 的"与正弦条件偏离 离"分别为 144.04、245.2、346.96 μm。这表明该 3 篇发明专利的视场 6、7、8 的与正弦条件偏离相当大,其根 本原因是畸变校正的问题。

针对某型光刻机照明光瞳测量系统的需求,同时为了克服上述诸多技术问题,本文提出一种应用于 193.368 nm 波长,采用5块透镜、1种光学材料的傅里叶变换物镜的光学设计,满足正弦条件偏离的阈值要 求,成像质量接近衍射极限,另外还对傅里叶变换物镜的逆向光路进行分析和计算。

## 2 设计需求分析

针孔相机一般主要包括针孔掩模版、傅里叶变换物镜、像传感器等部件,如图1所示,针孔掩模版位于光刻机的掩模面位置,该位置就是投影物镜的物面位置,利用针孔通过移动掩模台来对不同照明视场位置进行采样测量。像传感器一般位于傅里叶变换物镜的频谱面位置,一般采用互补金属氧化物半导体(CMOS)相机或电荷耦合器件(CCD)相机作为像传感器。傅里叶变换物镜的功能是将通过针孔的照明光束角度分布转换为在频谱面上的空间分布,即在傅里叶变换物镜的频谱面获得照明光束的光瞳分布,可以表示为

### $h = f \sin \theta$ ,

(1)

式中 h 表示在频谱面上的半高度, f 表示傅里叶变换物镜的焦距, θ表示光束的半视场(FOV)角度(这也是物位 于无穷远时的正弦条件)。在频谱面上获得照明光瞳分布的准确程度, 依赖于傅里叶变换物镜对于正弦条件 的满足程度, 可见, 傅里叶变换物镜是照明光瞳测量的关键部件, 其性能决定了照明光瞳测量的精度。

普通物镜是根据理想光学系统理论进行设计,而傅里叶变换物镜与之不同,是根据衍射理论进行设计。傅里叶变换物镜对衍射光成像的特点,决定了其需要满足以下的设计要求<sup>[4]</sup>:1)平行于光轴出射的主光 线满足正弦条件;2)对二对物像共轭位置控制像差:第一对物像共轭位置满足物在无穷远,光阑在前焦面, 像在后焦面;第二对物像共轭位置满足物在前焦面,光阑在后焦面,像在无穷远;3)消除单色像差,接近衍射



图 1 针孔相机示意图 Fig.1 Scheme of pinhole camera

极限,满足 Marechal 判据要求[波像差均方根(RMS)小于71 mλ]。

某型光刻机对照明系统的部分相干因子提出需求:分辨率小于0.002,均匀性不超过±0.003(3σ值),重复 性不超过±0.005(3σ值),另外,部分相干因子的可调范围最小到0.15。一般来讲,测量系统的精度应该小于 被测对象技术指标的1/3,这样确定测量部分相干因子的精度需要小于0.002/3。而部分相干因子的定义为

$$\sigma = \frac{NA_{\rm IL}}{NA_{\rm PO}},\tag{2}$$

式中 NA<sub>Po</sub>表示投影物镜的像方数值孔径, NA<sub>u</sub>表示照明系统的像方数值孔径。

通过傅里叶变换物镜将照明系统的光瞳成像在CCD相机上,其光敏面尺寸就与测量部分相干因子的精度有关,并且决定了傅里叶变换物镜应该满足正弦条件到何种程度。由于所用CCD相机像面半高度为 4.096 mm,可以确定允许的正弦条件偏离(DSC)阈值为

$$V_{\rm DSC} = 4.096 \text{ mm} \times 0.002 \times 0.15/3 \approx 0.4 \,\mu\text{m}$$
 (3)

设计傅里叶变换物镜所构成的针孔相机,测量的光刻机照明系统所匹配的投影物镜数值孔径为1.35、放 大倍率为-0.25、光源为氟化氩(ArF)准分子激光,波长为193.368 nm,因此所有透镜全部采用高透射率的熔石 英材料。傅里叶变换物镜的物方视场半角度要求计算如下(预留10%的余量):

$$\theta = \arcsin(1.35/4 \times 1.1) = 21.8^{\circ} . \tag{4}$$

傅里叶变换物镜的频谱面尺寸要求为:CCD相机的像素尺寸为16μm×16μm,像素数为512 pixel× 512 pixel,像面尺寸为8.192 mm×8.192 mm,像面半高度为4.096 mm。这样要求傅里叶变换物镜的焦距为

$$f = \frac{h}{\sin \theta} = \frac{4.096}{\sin 21.8^{\circ}} = 11.0295 \text{ mm} .$$
 (5)

另外,该针孔相机要求的针孔掩模版上针孔直径为0.3 mm,从针孔面到像面距离小于25 mm,像方工作 距大于4 mm。总结傅里叶变换物镜的设计需求如表1所示。

Items	Specifications
Working wavelength	193.368 nm
Half angle FOV at the object side	21.8°
Radius at the image plane	4.096 mm
Pinhole diameter	0.3 mm
Focal length	11.0295 mm
Deviation from the sine condition	<0.4 µm
Wave front error (RMS)	<13.7 nm (71 mλ)
Imaging pixels of CCD	16 μm×16 μm
Working distance at image side	>4 mm
Distance from pinhole to image plane	<25 mm

表1 照明光瞳测量用傅里叶变换物镜设计需求 Table 1 Requirements of Fourier transform lens for illumination pupil measurement

3 傅里叶变换物镜光学设计

根据高斯光学理论,普通物镜的理想成像关系如下:

$$y = f \tan \theta$$
, (6)

式中y表示在高斯像面上的理想像高,f表示物镜的焦距, θ表示光束的视场角度。

普通物镜的主光线和高斯像面交点的实际高度并不等于理想像高,其差别就是物镜的畸变,理想像高 是根据(6)式在高斯像面定义的。而傅里叶变换物镜需要满足(1)式,那么就不能同时满足(6)式,因为在一般 物镜视场角范围内(小于90°) sin θ < tan θ,这样,设计傅里叶变换物镜时一定需要保留负畸变。当傅里叶变 换物镜的正弦条件偏离 DSC 为0时,根据(1)式和(6)式,傅里叶变换物镜的畸变如下:

$$\delta Y = h - \gamma = f(\sin\theta - \tan\theta) \,. \tag{7}$$

根据(7)式可以确定傅里叶变换物镜应该满足的畸变数值,例如,按照表格1中视场角和焦距数据,可以 计算傅里叶变换物镜的畸变如图2所示。

采用对不同视场角预留不同负畸变值的方法,根据(7)式预先计算各视场角所要求的不同负畸变值,并 按照上面表1的设计需求,设计了一种傅里叶变换物镜。根据初级像差理论<sup>14</sup>确定物镜的初始结构,并参考 几种傅里叶变换物镜<sup>[10-11]</sup>,然后通过Code V软件按照预留的不同负畸变值进行优化设计,同时对球差、彗差、 像散、场曲、波像差进行约束,并且使各项参数满足上面设计需求(表1)。通过优化设计,最后得到的傅里叶 变换物镜的光路如图3所示,其中每一块透镜的具体设计参数如表2所示。



图2 傅里叶物镜的畸变

Fig.2 Distortion of Fourier transform lens



图3 傅里叶变换物镜光路图

Fig.3 Layout of Fourier transform Lens

根据表 2 中的数据,采用 Code V 软件进行实际光线追迹得到不同视场角的实际像高,并与满足正弦条件的像高进行比较,如表 3 所示,可以看出,各视场位置实际像高与正弦条件的偏离都小于 0.1 μm。

表2 每一块透镜的设计数据	1

Tal	ble	•	2	Desig	n	parameters	of	every	lens
-----	-----	---	---	-------	---	------------	----	-------	------

Surface	Radius /mm	Thickness /mm	Glass	Semi aperture /mm	Related objects
Object	$1.00 \times 10^{18}$	$1.00 \times 10^{18}$			Object plane
Stop	1.00×10 <sup>18</sup>	3.176317		0.150000	Stop plane
2	-2.011618	1.000000	Corning7980	1.247147	T 1
3	-2.778126	0.500000		1.697792	Lens 1
4	42.939553	1.011073	Corning7980	2.160007	
5	-5.210862	0.500000		2.260736	Lens 2
6	6.459583	1.560038	Corning7980	2.401202	I 2
7	5.571694	2.770663		2.269657	Lens 3
8	-3.416234	4.400359	Corning7980	2.425769	T d
9	-5.828091	0.500000		3.969779	Lens 4
10	10.804657	2.516950	Corning7980	4.436036	I 6
11	42.647032	5.002396		4.317894	Lens 5
Image	$1.00 \times 10^{18}$	0.000000		4.411485	Image plane

	中	玉	激	光	
表3	实际像高	与满足	正弦条	件像高	的比较

$\mathbf{H} = \mathbf{H} \mathbf{E} \mathbf{O} \mathbf{V} = \mathbf{V} \mathbf{O}$	Height satisfied sine	Actual image	DIE ISE	Absolute
	condition /mm	height /mm	Relative deviation	deviation /µm
0.00	0.000000	0.000000		0.000
2.18	0.419551	0.419550	-0.0003%	-0.001
4.36	0.838495	0.838500	0.0006%	0.005
6.54	1.256225	1.256230	0.0004%	0.005
8.72	1.672137	1.672140	0.0002%	0.003
10.90	2.085628	2.085630	0.0001%	0.002
13.08	2.496101	2.496090	-0.0004%	-0.011
15.26	2.902960	2.902930	-0.0010%	-0.030
17.44	3.305617	3.305570	-0.0014%	-0.047
19.62	3.703490	3.703420	-0.0019%	-0.070
21.80	4.096002	4.095920	-0.0020%	-0.082

光学系统的波像差和衍射调制传递函数(MTF)反映了各个像差对光学系统成像质量的综合影响,该傅 里叶变换物镜的衍射调制传递函数如图4所示,其成像质量接近衍射极限。

图 5 是该傅里叶变换物镜的 RMS 波像差分布图,其中视场内最大 RMS 波像差为 0.158 mλ,即 0.03 nm,这 反映了傅里叶变换物镜的成像质量接近完善成像,满足 Marechal 判据要求。







Ô

Ó

10

RMS WAVEFRONT ERROF

20



图 6是傅里叶变换物镜的球差、像散、场曲、畸变图,其中球差最大值为 5.9 μm,场曲最大值为 0.51 μm, 像散最大值为0.44 μm,都是在像差容限之内。而相对畸变最大值为-7.15%,这是为了满足正弦条件要求设 计预留负畸变而形成的。

从表2中数据可得,从针孔面到像面距离为22.938 mm,满足小于25 mm的要求。表2中第11面的数据 为5.002396,由于它是凹面,用Code V计算净工作距为4.7832 mm,也满足像方工作距大于4 mm的要求。

所设计傅里叶变换物镜正向光路的 F 数为 36.765,视场角  $2\omega = 43.6^{\circ}$ ,虽然光刻机照明光瞳测量仅用到 傅里叶变换物镜的正向光路,但是,不妨也可以计算逆向光路的情况。逆向光路的计算就是将表2的数据倒 转过来,从lens5向lens1计算。入瞳直径最大可以到1.5mm,可以负担的F数为7.353,视场角2ω=10.9°,像 面高度 2h=2.095 mm, 逆向光路的结构如图 7 所示。

图 8 是该傅里叶变换物镜逆向光路的衍射 MTF,其成像质量接近衍射极限。图 9 是该傅里叶变换物镜 逆向光路的 RMS 波像差分布,其中视场内最大 RMS 波像差为 20.8 mλ,即4 nm,这反映了傅里叶变换物镜逆 向光路的成像质量接近完善成像,满足 Marechal 判据要求。



图 6 傅里叶变换物镜的球差、像散、场曲、畸变曲线 Fig.6 Spherical aberration, astigmatism, field curvature, distortion of Fourier transform lens







图7 傅里叶变换物镜逆向光路图

Fig.7 Layout of inverse Fourier transform lens



图9 傅里叶变换物镜逆向光路RMS波像差

Fig.9 RMS wave front error of inverse Fourier transform lens

根据表 2 中的数据倒转过来进行反向计算,采用 Code V 软件进行实际光线追迹得到不同视场角的实际 像高,并与满足正弦条件的像高进行比较,如下表 4 所示,可以根据逆向傅里叶变换的实际要求(如 DSC 数值) 来确定需要使用的视场角范围和 F 数范围(选取合适的入瞳直径)。

表4 逆向光路的实际像高与满足正弦条件像高的比	较
-------------------------	---

	Table 4	Actual	image	height	compared	with	image	height	satisfied	the sine	condition
--	---------	--------	-------	--------	----------	------	-------	--------	-----------	----------	-----------

	Height satisfied sine	Actual image	Dl. l.	Absolute
Hall $FOV / (2)$	condition /mm	height /mm	Relative deviation	deviation /µm
0.000	0.000000	0.000000		0.000
0.545	0.104912	0.104910	-0.001%	-0.002
1.090	0.209814	0.209820	0.003%	0.006
1.635	0.314697	0.314720	0.007%	0.023
2.180	0.419551	0.419600	0.012%	0.049
2.725	0.524368	0.524480	0.021%	0.112
3.270	0.629137	0.629340	0.032%	0.203
3.815	0.733849	0.734210	0.049%	0.361
4.360	0.838495	0.839110	0.073%	0.615
4.905	0.943065	0.944060	0.106%	0.995
5.450	1.047550	1.049140	0.152%	1.590

## 4 设计结果

根据光刻机照明光瞳测量的实际需求,提出了一种傅里叶变换物镜的光学设计方法和设计结果,其设计结果汇总如表5所示,所有的设计结果都满足表1的设计需求,正弦条件偏离DSC、RMS波像差等都保留相当大的设计余量,结构尺寸也满足实际使用的要求。

#### 表5 傅里叶变换物镜的设计结果

Table 5 Design results of Fourier transform lens

Items	Specifications	Design results
Working wavelength	193.368 nm	193.368 nm
Half angle FOV at the object side	21.8°	21.8°
Radius at the image plane	4.096 mm	4.096 mm
Pinhole diameter	0.3 mm	0.3 mm
Focal length	11.0295 mm	11.0295 mm
Deviation from the sine condition	<0.4 µm	-0.082µm
Wave front error (RMS)	<13.7 nm (71 mλ)	0.03 nm
Imaging pixels of CCD	16 μm×16 μm	16 μm×16 μm
Working distance at image side	>4 mm	4.7832 mm
Distance from pinhole to image plane	<25 mm	22.938 mm

## 5 结 论

分析了傅里叶变换物镜应该满足的畸变条件,提出了一种采用对不同视场角预留不同负畸变值的傅里 叶变换物镜设计方法,采用本方法并结合光刻机照明光瞳测量的实际需求,设计了一个满足成像质量、正弦 条件偏离、实际使用等要求的傅里叶变换物镜,证实了设计方法的有效性。另外,对该傅里叶变换物镜的逆 向光路也进行了分析和计算,给出了一般可使用的F数和视场。

#### 参考文献

1 Lü Bo, Liu Weiqi, Kang Yusi, *et al.*. Design of all spherical surfaces zoom lithographic system[J]. Acta Optica Sinica, 2013, 33(6): 0622001.

吕 博,刘伟奇,康玉思,等.全球面变焦距光刻系统设计[J].光学学报,2013,33(6):0622001.

2 Rui Dawei, Shi Zhenguang, Yuan Wenquan, *et al.*. Pupil non-balance calibration for lithographic lens[J]. Chinese J Lasers, 2014, 41 (9): 0916002.

芮大为,史振广,袁文全,等.光刻物镜光瞳极平衡性标定方法[J].中国激光,2014,41(9):0916002.

3 Cai Yanmin, Wang Xiangzhao, Huang Huijie. Design of Wollaston prism used for polarization illumination system in ArF lithography tool[J]. Chinese J Lasers, 2014, 41(6): 0616002.

蔡燕民, 王向朝, 黄惠杰. 用于 ArF 光刻机偏振照明系统的沃拉斯顿棱镜的设计[J]. 中国激光, 2014, 41(6): 0616002.

- 4 Zhang Yimo. Applied Optics[M]. The second edition. Beijing: China Machine Press, 1988. 497-500.
- 张以谟.应用光学[M].第二版.北京:机械工业出版社,1988.497-500.
- 5 曾吉勇,金国藩,王民强,等. 傅里叶变换光学系统及体全息存储傅里叶变换光学系统:中国, CN200510034757.3[P]. 2008-02-20.
- 6曾吉勇,金国藩,王民强,等.非对称傅里叶变换光学系统及体全息存储光学系统:中国,CN200510034649.6[P]. 2009-07-22.
- 7关 俊. 一种傅立叶透镜系统: 中国, CN200810204353.8[P]. 2010-12-08.
- 8关 俊. 低成本大数值孔径的傅立叶透镜系统: 中国, CN200810204354.2[P]. 2010-04-21.
- 9关 俊,徐荣伟,葛贵臣,等.未采用非球面镜的傅立叶透镜系统:中国, CN200810204356.1[P]. 2012-05-30.
- 10 蔡燕民, 王向朝. 傅里叶变换物镜: 中国, CN201310259300.7[P]. 2013-06-26.
- 11 蔡燕民, 王向朝, 唐 锋. 用于光刻照明系统光瞳测量的傅里叶变换物镜: 中国, CN201410129663.3[P]. 2014-04-01.

栏目编辑:韩 峰